

Tai	

rabridga				
<i>Условное</i>	Диаметр отв.,	Диаметр контактной	Наличие	Кол.
обозначение отв.	MM	площадки, мм	металлизации	отв.
	0,8±0,05	1,6	Да	41
+	1±0,05	1,6	Да	24
+	1,2±0,05	2,5	Да	6
•	1,5±0,05	2,6	Да	18
<b>+</b>	2,4 <sup>+0,25</sup>	3,0	Да	2
•	2,8 +0,25	-	Да	4

1. Общие допуски формы и расположения – 30893.2-2002 – Н.

2. Шаг координатной сетки 0,25мм ГОСТ Р 51040–97

2. шак коириналной сынка у, 2 мм 10с. Г. Р. 3440-97. 3. Плату изготовить комбинированным позитивным методом. 4. Класс точности платы по ГОСТ Р 53429-2009 - 2. 5. Параметры отверстий платы приведены в таблице 1. 6. Плата должна соответствовать ГОСТ 23752-79, группа жесткости - 1.

7. Финишное покрытие метализированных поверхностей меди по ГОСТ 9.301-86 толщиной не более 500мкм флюсом ЛТИ-120 ГОСТ 19250-73 и припоем ПОС-61

8. Контроль функциональный ручным методом по ГОСТ 23752.1-92.

9. Остальные технические требования по ОСТ 4 ГО.070.014 - 75.

				ИУ4.11.03.03.21.73.14.002			
					Лит.	Масса	Масштад
Изм. Лисп	п № докум.	Подп.	Дата	УМЗЧ на	ПП		
Разраб.	Круглов В. С.			биполярных транзисторах			2:1
Ίροβ.	СеливановК.В			Плата печатная			
контр.					Лист	/lucm	ob 1
Н.контр. Утв.				Стеклотекстолит FR4-T g135 IPC-4101/21	МГТ У им. Н. Э. Баумана Кафедра ИУ4 Группа ИУ4-73Б		ИУ4